МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.1.В.06 «НАНОЭЛЕКТРОНИКА»

Направление подготовки
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»

ОПОП академической магистратуры «Микро- и наноэлектроника»

Квалификация (степень) выпускника – магистр Форма обучения – очная, очно-заочная **Оценочные материалы** — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях. При оценивании результатов освоения практических занятий применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой. Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением теоретического зачета. Форма проведения зачета — устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый должен составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки, схемы и т.п.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

No	Ма Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой Вид, метод, форма		
П	дисциплины	компетенции	оценочного
/		(или её части)	мероприятия
П			
1	2	3	4
1	Этапы развития электроники.	ПК-6,	зачет
	Преемственность этапов развития	ПК-10-ПК-14	
	электроники. Предмет		
	наноэлектроники		
2	Пространственные масштабы	ПК-6,	зачет
	наноэлектроники	ПК-10-ПК-14	
3	Физические основы наноэлектроники	ПК-6,	зачет
	_	ПК-10-ПК-14	
4	Элементы низкоразмерных структур	ПК-6,	зачет
		ПК-10-ПК-14	
5	Процессы переноса носителей	ПК-6,	зачет
	заряда в низкоразмерных	ПК-10-ПК-14	
	структурах		
6	Технологические основы	ПК-6,	зачет

	наноэлектроники	ПК-10-ПК-14	
7	Приборные структуры	ПК-6,	зачет
	наноэлектроники	ПК-10-ПК-14	
8	Перспективы и тенденции развития	ПК-6,	зачет
	современной микро- и	ПК-10-ПК-14	
	наноэлектроники. Политроника,		
	молетроника, наноплазмоника и		
	нанофотоника		

Формы текущего контроля

Текущий контроль по дисциплине «Наноэлектроника» проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно, на практических занятиях, а также экспресс — опросов и заданий по лекционным материалам и практическим занятиям. Учебные пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Наноэлектроника», содержат необходимый теоретический материал, тестовые задания и вопросы по каждому из разделов дисциплины. Результаты ответов на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

Формы промежуточного контроля

Формой промежуточного контроля по дисциплине является теоретический зачет. К зачету допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных занятий, а также самостоятельной работы оценивается по критериям шкалы оценок: «зачтено» — «не зачтено». Освоение материала дисциплины и контролируемых компетенций обучающегося служит основанием для допуска обучающегося к этапу промежуточной аттестации — теоретическому зачету.

Целью проведения промежуточной аттестации (зачета) является проверка общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины «Наноэлектроника».

Уровень теоретической подготовки определяется составом приобретенных компетенций, усвоенных им теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно использовать их при решении задач целенаправленного применения различных видов твердотельных микро- и наноструктур для создания современной элементной базы отечественной микро- и наноэлектроники.

Теоретический зачет организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, являются экзаменационный билет, содержание которого определяется ОПОП и Рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, два вопроса, один из которых относятся к указанным выше теоретическим разделам дисциплины и один – практическому применению твердотельных микро- и наноструктур для создания современной элементной базы отечественной микро- и наноэлектроники.

Оценке на заключительной стадии теоретического зачета подвергаются устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора по критериям шкалы оценок: «зачтено» – «не зачтено».

Применяются следующие критерии оценивания компетенций (результатов):

- уровень усвоения материала, предусмотренного программой;
- умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;

- полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы;
- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);
- использование дополнительной литературы при подготовке к этапу промежуточной аттестации.

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

Оценка «Зачтено» выставляется обучающемуся, который показывает полные или достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); правильно, аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров; владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данной дисциплины, других изучаемых предметов; делает несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая активная работа на практических занятиях и выполнения учебного графика.

Оценка «**Не зачтено**» выставляется обучающемуся, который демонстрирует отсутствие знаний значительной части программного материала дисциплины (не справился с 50% вопросов и заданий при ответе на вопросы билета), в ответах на дополнительные вопросы допускает существенные и грубые ошибки. Целостного представления о взаимосвязях элементов дисциплины «Наноэлектроника» и использования предметной терминологии у обучающегося нет.

Типовые контрольные темы и вопросы по дисциплине «Наноэлектроника»

Примерные темы практических занятий

№	Наименование темы	
1	Низкоразмерные структуры	
2	Проводимость низкоразмерных структур	
3	Гигантское магнитосопротивление и спин-контролируемое туннелирование	
4	Квантовый эффект Холла	

Вопросы к теоретическому зачету

	вопросы к теоретическому зачету
	Тема 1 «Введение
1.1	Этапы развития электроники
1.2	Преемственность этапов развития электроники
1.3	Предмет наноэлектроники
Тема 2 «Пространственные масштабы наноэлектроники»	
2.1	Закон Мура
2.2	Технологическая норма
2.3	Проблемы миниатюризации и межсоединений
2.4	Принципы скейлинга
Тема 3 «Физические основы наноэлектроники»	
3.1	Физические свойства мезо- и наноскопических систем
3.2	Плотность энергетических состояний в низкоразмерных структурах
3.3	Квантово-размерные эффекты: квантовое ограничение; баллистический транспорт;
	туннелирование
3.4	Спиновые и экситонные эффекты
3.5	Электронно-оптические эффекты
Тема 4 «Элементы низкоразмерных структур»	
4.1	Свободные поверхности и межфазные границы

4.2	Структуры с квантовым ограничением за счет внутреннего электрического поля:	
1.2	квантовые колодцы, модуляционно- и дельта - легированные наноструктуры	
4.3	Структуры с квантовым ограничением за счет внешнего электрического поля: МДП-	
4.4	структуры, структуры с расщеплённым затвором	
4.4	Напряженные структуры и сверхрешётки. Структуры с квантовыми точками	
4.3	Tour 5 4 The consequence was a second of the consequence of the conseq	
<i>F</i> 1	Тема 5 «Процессы переноса носителей заряда в низкоразмерных структурах»	
5.1	Квантовая проводимость. Кулоновская блокада	
5.2	Транспорт носителей заряда вдоль потенциального барьера (продольный перенос): отрицательное сопротивление изгиба; продольный перенос горячих электронов	
5.3	Поперечный перенос носителей заряда: одноэлектронное туннелирование, сотуннелирование, одно-и двухбарьерные структуры, резонансное туннелирование	
5.4	Перенос носителей в магнитных полях: интерференция электронных волн (эффект	
3.4	Перенос носителей в магнитных полях, интерференция электронных воли (эффект Аронова – Бома)	
5.5		
	Перенос носителей в магнитных полях: квантовый эффект Холла	
5.6		
5.7		
5.8	••	
5.9	Перенос носителей в магнитных полях: эффект Шубникова – де Гааза	
<i>c</i> 1	Тема 6 «Технологические основы наноэлектроники»	
6.1	Системный подход к процессам микро- и нанотехнологии	
6.2		
6.3	•	
6.4	Молекулярно-лучевая эпитаксия	
6.5	Импульсное лазерное осаждение	
6.6	Зондовые нанотехнологии (атомно-молекулярная инженерия, локальное окисление,	
	локальное химическое осаждение из газовой фазы)	
6.7	Нанолитография: электронно (ионно)-лучевая и рентгеновская литография	
6.8	Методы получения самоорганизованных наноструктур: самосборка; самоорганизация	
	на поверхности материала и в объёме	
6.9	Построение технологических процессов на основе оптимального сочетания принципов управления, самоформирования, самоорганизации	
6.10	Адаптивный синтез микро- и наноэлектронных структур, самосогласованные цепи	
	технологических операций.	
7.1	Тема 7 «Приборные структуры наноэлектроники»	
7.1	Квантовый интерференционный транзистор;	
7.2	Одноэлектронный транзистор	
7.3	Транзистор на горячих электронах	
7.4	Туннельно-резонансный диод и транзистор	
7.5	Спинтронные устройства: спиновый клапан	
7.6	Элементы энергонезависимой памяти на основе эффекта гигантского	
7.7	магнитосопротивления и спин-зависимого туннелирования	
7.7	Спиновые транзисторы (транзистор Джонсона. спин-полевой транзистор)	
7.8	Оптоэлектронные устройства на наноструктурах: излучатели на полупроводниковых	
	квантовых ямах и точках; фотоприёмники на квантовых ямах и сверхрешетках; фотоприёмники на квантовых точках	
7.9	Базовые логические элементы квантовых компьютеров: логические элементы на	
1.7	основе резонансного туннелирования; логические элементы на основе структур с	
	квантовыми точками и сверхпроводников	
7.10	Наносенсоры	
7.10	Тема 8 «Заключение»	
<u> </u>	I UMA U WJANJIUTUNU//	

8.1	Перспективы и тенденции развития современной микро- и наноэлектроники
8.2	Политроника
8.3	Молетроника
8.4	Наноплазмоника
8.5	Нанофотоника

Составил

к.т.н., доцент кафедры микро- и наноэлектроники

Вишняков Н.В.

Зав. кафедрой микро- и наноэлектроники д.ф.-м.н., доцент

Литвинов В.Г.